# 小型トカマク用ディジタル制御 垂直磁場発生回路

### 水野保則 (工学部 電気.電子工学科)

#### abstract

我々は小型トカマクHAMANA-Tにおいて、トーラスプラズマの位置制御の研究を行っている。装置が小型のため、大型装置の制御回路をそのまま流用することはできない。また、その電源の小型化も問題となる。そこで、コンデンサ電源をユニット化し、これをディジタル的に放電することによって、制御電流を生じるディジタル制御垂直磁場発生回路を考案し、良好な結果を得た。この回路を紹介する。

#### 1. はじめに

トカマク装置の制御垂直磁場電源は、サイリスタやトランジスタによるPWM制御やインバータ制御が一般に採用されている。しかし、これらは大型トカマク用の制御垂直磁場電源として考案されているため、そのまま小型トカマク(HAMANA-T)に採用することはできない。また、HAMANA-Tの制御垂直磁場の最大電流は40Aに達するため小電カトランジスタを複数個並列接続するか、大電流トランジスタを使用する必要がある。しかし、複数個並列接続の場合コレクタ電流の均等化が、大電流トランジスタの場合コレクタ電流上昇に伴うhFEの減少がそれぞれ問題となる。そこで、トランジスタ、コンデンサ、コンパレータ、保護抵抗より構成される定電流ユニットを複数接続するディジタル制御垂直磁場発生回路(ドライブ)を設計製作した。このドライブをHAMANA-Tに取り付け動作させた結果、安定な制御垂直磁場が得られ、プラズマ水平位置制御において良好な結果を得た。

### 2. プラズマ水平位置制御

HAMANA-Tは、変流器脚鉄の周りのステンレス製トーラス真空容器、これを取り囲むように配置された 20 個のトロイダル磁場巻線、真空容器の上下に配置された変流器一次巻線、水平磁場巻線、基本垂直磁場巻線、制御垂直磁場巻線および排気装置からなる。ロゴスキーコイルが真空容器外側周囲に、2 個の磁気プローブが小半径 6 c m、ポロイダル角  $\theta=0$ 、 $\pi$  の位置に計測センサとして、それぞれ配置されている。ロゴスキーコイル、磁気プローブからの一連のプラズマ位置信号電圧は、積分回路、演算回路、P I D 制御回路を介しドライブに入力される。ドライブの出力電流は、制御垂直磁場巻線に導かれ制御垂直磁場を発生する。

#### 3. ドライブ回路

ドライブの基本回路はコンパレータCMP、 充放電コンデンサC、トランジスタTrおよ び保護抵抗Rからなる。図1に基本回路正 負3段づつからなるドライブ回路を示す。 制御垂直磁場巻線VFCの直流抵抗分Rvは0. 2Ω、インダクタンスLvは15μH以下であ る。LLSは複数のCMPから構成されるリニ アレベルセンサである。LLSは、入力電圧 Viの大きさに応じて対応するトランジス タのベースに定電圧パルスを出力する。 それぞれのTrは、Cを定電流放電させる。 結果として、Viの大きさに対応するディ

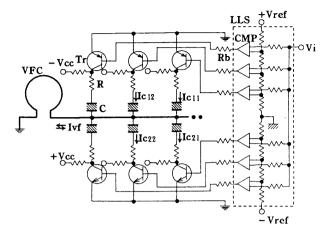


図1 ドライブ回路

ジタル電流がVFCに出力される。 VFCの電流Ivfを次に示す。入力電圧Viに対するCMPの出力個数をnx、CMPの基準電圧をVrefとすれば、

$$n_{x} = \langle \frac{Vi}{Vref} \rangle \tag{1}$$

となる。ただし、<>は整数のみをとることとする。ここで、すべてのTrのhFEおよびベース抵抗Rb、保護抵抗Rの値を等しいとすれば

$$||_{c}| = |_{cl1} = |_{cl2} = \cdot \cdot = |_{cln}$$

$$= -|_{c2l} = -|_{c2l} = \cdot \cdot = -|_{c2n}$$
(2)

となるからIvfは次のように表される。

$$I_{vt} = n_x |I_c| = n_x h_{FE} \frac{|V_{cor}|}{R_b}$$
(3)

ここで、Vcmpは正負のコンパレータの出力電圧である。したがって、Ivfは定電流Icの整数倍となる。すなわち、このドライブは入力電圧Viに対して分解能nxのディジタルIvfを出力する。さらに、このIvfの通電時間の最大Tmaxは、Cの大きさと充電電圧Vc、コレクタ電流Icから次のように表される。

$$T_{max} = \frac{C\{V_c - (V_s + V_z)\}}{I_c}$$
(4)

ここで、VsはTrの飽和電圧、VzはZl\*Imで表される負荷電圧である。実際のVs、Vzは数Vであるので、これらはVcに比較して一桁から二桁小さい。すなわち、Tmaxは段数に無関係に(4)式で与えられ、Icが一定ならばCまたはVcの大きさで決定される。

### 4. ドライブの動作特性 4.1入出力特性

#### 4.2パルス応答特性

波長0.2 m s、振幅電圧  $\pm 8.2 V o$  矩形V i を入力した場合のI v f 波形を図3 c 示す。この図からV F Cを含むドライブの時定数は $18 \mu S$ となる。

### 4.3周波数特性

図4は繰り返し周波数fを100Hzから100kHz まで変化させた場合のIvfのプロットである。100Hzから1kHzでは徐々にIvf振幅は上昇し、1kHzから10kHzで最大振幅43.3Aとなる。10kHz以上でIvfは急激に減少し、100kHzでは+Iv、-Iv共10A以下となる。これは、低周波領域においては、CとTrの出力インピーダンスによる応答周波数が、高周波領域においては、CMPのスルーレートとTrの応答速度が影響しているからである。

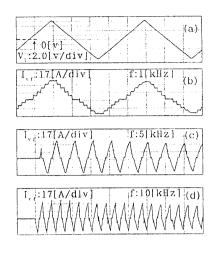
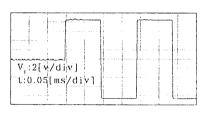


図2 ViとIvf波形



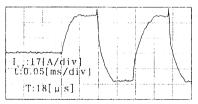


図3 ドライブのバルス応答

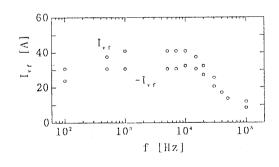


図4 ドライブの周波数特性

## 5. ドライブ出力とプラズマ電流持続時間

このドライブをHAMANA-Tに取り付け、プラズマ電流 Ip、ドライブ出力時のプラズマ電流 Ip fとその時のドライブ電流 Ivfの実験結果は、つぎの通りとなる。 Ipの最大電流は2.78kA、Tp は1.64mSとなる。この時 Ipは激しく変化する。プラズマ水平変位 (R=20cmからの変位)は Ipに 同期して激しくトーラス容器主半径方向に変位する。 Ipfの最大電流は2.94kA、Tpは2.26mS である。 Ipfは Ipに比較して激しく変化せず、最大値から徐々に減少する。このときのプラズマ水平変位はほぼ 0に留まっている。一方、 Ivfは正負にディジタル的に変化しながら出力される。すなわち、ドライブが Bvfを印加する場合、 Tpは1.37倍長くなり、 Ipfの変動は小さくなる。このとき、  $\Delta$  H は小さい。このドライブが、 HAMANA-Tのプラズマ水平位置制御を可能にした。

#### 6. まとめ

- ◎ドライブが制御垂直磁場を印加する場合
  - 1. プラズマ水平位置変位は小さくなる
  - 2. プラズマ電流持続時間は1.37倍長くなる
- ◎ ドライブの特徴
  - 1.nユニットが接続されれば、1ユニットのn倍の電流が出力される
  - 2. 最大ユニット数は、その出力インピーダンスとプラズマを含むVFCコイルのインピーダンスから決定される
  - 3. ユニット数を多くすれば量子化誤差は減少する
  - 4.全てのトランジスタのエミッタがグランド電位となるので、パルストランスを介さずにCMP回路が直接接続出来る
  - 5. ベース電流の均等化は、問題とならない
  - 6.10kHzを越える周波数では出力電流は減少する